DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv. **Image available** 009082294 WPI Acc No: 1992-209711/199226 XRPX Acc No: N92-159052 Liquid discharging recording head producing method for ink jet printer depositing photosensitive layers on substrate and forming discharge channel and opening with energy source Patent Assignee: CANON KK (CANO) Inventor: INUI T; MIYAGAWA M; NAKAJIMA K; OHKUMA N; SHIROTA K; TAKENOUCHI M ; TAKIZAWA Y Number of Countries: 016 Number of Patents: 012 Patent Family: Kind Date Applicat No Kind Date Week Patent No A2 19920624 EP 91311732 A 19911218 199226 EP 491560 A 19920807 JP 90411595 Α 19901219 199238 JP 4216951 A 19920807 JP 90411740 A 19901219 199238 JP 4216952 A 19920807 JP 90411745 A 19901219 199238 JP 4216953 A 19920807 JP 90411749 A 19901219 199238 JP 4216954 JP 4216955 A 19920807 JP 90411759 JP 4219249 A 19920810 JP 90411769 A 19901219 199238 A 19920810 JP 90411769 A 19901219 199238 A 19930521 JP 91286272 A 19911031 199325 A3 19921223 EP 91311732 A 19911218 199344 JP 5124205 EP 491560 US 5331344 A 19940719 US 52311732
PD 491560 B1 19971001 EP 91311732
PD 627801 A 19911219 199428 A 19911218 199744 DE 69127801 E 19971106 DE 627801 A 19911218 199750 A EP 91311732 19911218 Priority Applications (No Type Date): JP 91286272 A 19911031; JP 90411595 A 19901219; JP 90411740 A 19901219; JP 90411745 A 19901219; JP 90411749 A 19901219; JP 90411759 A 19901219; JP 90411769 A 19901219 Cited Patents: No-SR.Pub; EP 179452; GB 2092960; US 4558333; US 4775445; US 4839001 Patent Details: Main IPC Filing Notes Patent No Kind Lan Pg A2 E 45 B41J-002/16 Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE 10 B41J-002/16 JP 4216951 A 12 B41J-002/16 JP 4216952 A JP 4216953 A 11 B41J-002/16 10 B41J-002/16 JP 4216954 A JP 4216954 A JP 4216955 A 11 B41J-002/16 JP 4219249 A 10 B41J-002/16 JP 5124205 A 11 B41J-002/16

Abstract (Basic): EP 491560 A

A3

A

EP 491560 B1 E 32 B41J-002/16

37 G01D-015/16

B41J-002/16

B41J-002/16

US 5331344

EP 491560

DE 69127801 E

The method includes an ink discharge opening with an ink supply opening and an ink channel communicating with the discharge opening and supply opening with an energy generating element (2) provided. This is adapted for generating energy to be utilised for ink discharge. A photosensitive material layer for ink channel formation is deposited on

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

Based on patent EP 491560

the substrate (1).

A pattern exposes the photosensitive material. Another photosensitive material layer is deposited on the other layer and is also exposed to form the ink discharge opening.

ADVANTAGE - Gives inexpensive, reliable and precise appts. Dwg.8,9/20

Abstract (Equivalent): EP 491560 B

A method for producing a liquid discharging recording head including an ink discharge opening, an ink supply opening, an ink channel communicating with said ink discharge opening and said ink supply opening, and an energy generating element provided corresponding to said ink channel and adapted for generating energy to be utilised for ink discharge, comprising the steps of: forming on a substrate bearing thereon said energy generating element a first photosensitive material layer for ink channel formation; pattern exposing said first photosensitive material layer for forming the ink channel; forming a second photosensitive material layer on said first photosensitive material layer; pattern exposing said second photosensitive matrial layer for forming the ink discharge opening, said exposure pattern being within the exposure pattern of the first photosensitive layer; and simultaneously developing said first and second layers of photosensitive material, the formation and exposure of the second photosensitive material layer having been carried out when the first photosensitive material layer has not been developed.

Abstract (Equivalent): US 5331344 A

The method involves forming a first photosensitive material layer for ink channel formation, on a substrate bearing thereon the energy generating element. The first photosensitive material layer is pattern exposed for forming the ink channel. A second photosensitive material layer is formed on the first photosensitive material layer.

The second photosensitive material layer is pattern exposed for forming the ink discharge opening and the ink supply opening. The first and the second layers of photosensitive materials are developed.

ADVANTAGE - Forms ink channels precisely with high production yield.

Dwg.5/20

Title Terms: LIQUID; DISCHARGE; RECORD; HEAD; PRODUCE; METHOD; INK; JET; PRINT; DEPOSIT; PHOTOSENSITISER; LAYER; SUBSTRATE; FORMING; DISCHARGE; CHANNEL; OPEN; ENERGY; SOURCE

Derwent Class: P75; T04

International Patent Class (Main): B41J-002/16; G01D-015/16

International Patent Class (Additional): B41J-002/045; B41J-002/05;

B41J-002/055; B41M-005/00

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): T04-G02

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-216952

(43)公開日 平成4年(1992)8月7日

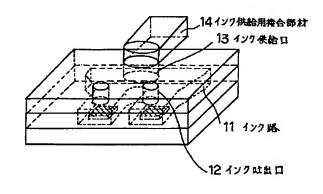
(51) Int.Cl. ⁵ B 4 1 J	2/16 2/05	識別配号	庁内整理番号	F I		技術表示箇所				
			9012-2C 9012-2C	B41J	3/04	103 H 103 B				
				;	審査請求	未請求	請求	項の数14(全	12 頁)	
(21)出願番号		特顧平2-411740 平成2年(1990)12月19日		(71)出願人	(71)出願人 000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号					
(22)出願日		平成 2 平 (1990) 12.	A 19 D	(72)発明者	宮川 昌東京都力	国 土		丁目30番2号		
				(72)発明者	東京都力		1子3	丁目30番2号	キヤ	
				(74)代理人	弁理士	若林 总	₿ (a	外1名)	* 24.	

(54) 【発明の名称】 液体噴射記録ヘツド、その製造方法、及び液体噴射記録ヘツドを備えた記録装置

(57)【要約】

【目的】 リソグラフィーの手法により、精密で信頼性 の高い液体噴射記録ヘッドを製造する。

【構成】 インクを吐出するエネルギーを発生するエネルギー発生素子2を設けた基板1に第1感光性材料層3を設け、パターン露光を行なって、材料層3にインク路の潜像形成部6を形成する。次いで材料層3の上に第2感光性材料層5を設け、これにインク吐出口12、インク供給口13形成用パターン露光を行ない、それぞれの潜像を形成する。その後、溶剤を用いて潜像部分を溶解除去してヘッドを製造する。この場合、第1、及び第2感光性材料として互いに感光特性の異なる材料を用いることにより、潜像を形成する露光に際し、相互に干渉を生じることを防止する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 インク吐出口と、インク供給口と、及び前記インク吐出口とインク供給口とを連通するインク路と、該インク路に対応して配設されインクを吐出するために利用されるエネルギーを発生するエネルギー発生素子とを有する液体噴射記録へッドの製造方法において、前記エネルギー発生素子が配設された基板上に所定の感光波長域を有するインク路形成用ネガ型第1感光性材料層を設けて該第1感光性材料層に前記所定の感光波長域でインク路形成用パターン露光を行ない、次いで前記第101感光性材料層上に更に第1感光性材料層と異なる感光波長域を有するネガ型第2感光性材料層を設けて該第2感光性材料層に前記異なる感光波長域でインク吐出口及びインク供給口形成用パターン露光を行ない、その後前記第1及び第2の感光性材料層の現像を行なうことを特徴とする液体噴射記録へッドの製造方法。

【請求項2】 第1感光性材料層及び第2感光性材料層 の配合する光重合開始剤が異なることにより両者の感光 波長域が異なる請求項1記載のヘッドの製造方法。

【請求項3】 インク吐出口と、インク供給口と、及び 20 前記インク吐出口とインク供給口とを連通するインク路 と、該インク路に対応して配設されインクを吐出するために利用されるエネルギーを発生するエネルギー発生素子とを有する液体噴射記録へッドの製造方法において、前記エネルギー発生素子が配設された基板上にインク路形成用ネガ型第1感光性材料層を設けて該第1感光性材料層にインク路形成用パターン露光を行ない、次いで前記第1感光性材料層上に更に照射光に対するゲル化感度が前記第1感光性材料層と異なるネガ型第2感光性材料層を設けて第2感光性材料層にインク吐出口及びインク 30 供給口形成用パターン露光を行ない、その後前記第1及び第2の感光性材料層の現像を行なうことを特徴とする液体噴射記録へッドの製造方法。

【請求項4】 インク吐出口と、インク供給口と、及び前記インク吐出口とインク供給口とを連通するインク路と、該インク路に対応して配設されインクを吐出するために利用されるエネルギーを発生するエネルギー発生素子とを有する液体噴射記録へッドの製造方法において、前記エネルギー発生素子が配設された基板上にインク路形成用ネガ型第1感光性材料層を設けて該第1感光性材料層にインク路形成用バターン露光を行ない、次いで前記第1感光性材料層上に更に第1感光性材料層を設けて該第2感光性材料層にインク吐出口及びインク供給口形成用パターン露光を行ない、その後前記第1及び第2の感光性材料層の現像を行なうことを特徴とする液体噴射記録へッドの製造方法。

【請求項5】 インク吐出口と、インク供給口と、及び 前記インク吐出口とインク供給口とを連通するインク路 と、該インク路に対応して配設されインクを吐出するた 50

子とを有する液体噴射記録ヘッドの製造方法において、 前記エネルギー発生素子が配設された基板上にインク路 形成用ネガ型第1感光性材料層を設けて該第1感光性材 料層にインク路形成用パターン露光を行ない、次いで前 記第1感光性材料層上に更に前記第1感光性材料層より

2

めに利用されるエネルギーを発生するエネルギー発生素

記第1感光性材料層上に更に前記第1感光性材料層より も光重合開始剤を多量に配合してなるネガ型第2感光性 材料層を設けて該第2感光性材料層にインク吐出口及び インク供給口形成用パターン露光を行ない、その後前記 第1及び第2の感光性材料層の現像を行なうことを特徴

とする液体噴射記録ヘッドの製造方法。

【請求項6】 インク吐出口と、該インク吐出口と連通するインク路と、該インク路に対応して配設されインクを吐出するために利用されるエネルギーを発生するエネルギー発生素子とを有する液体噴射記録ヘッドの製造方法において、前配エネルギー発生素子が配設されインク供給口が設けられた基板上に所定の感光波長域を有するインク路形成用ネガ型第1感光性材料層を設けて該第1感光性材料層に前配所定の感光波長域でインク路形成用パターン露光を行ない、次いで前配第1感光性材料層上に更に前配第1感光性材料層と異なる感光波長域を有するネガ型第2感光性材料層を設けて該第2感光性材料層に前記異なる感光波長域でインク吐出口形成用パターン露光を行ない、その後前配第1及び第2の感光性材料層の現像を行なうことを特徴とする液体噴射記録ヘッドの製造方法。

【請求項7】 第1感光性材料及び第2感光性材料の配合する光重合開始剤が異なることにより両者の感光波長域が異なる請求項6記載のヘッドの製造方法。

30 【請求項8】 インク吐出口と、該インク吐出口と連通するインク路と、該インク路に対応して配設されインクを吐出するために利用されるエネルギーを発生するエネルギー発生素子とを有する液体噴射記録ヘッドの製造方法において、前記エネルギー発生素子が配設されインク供給口が設けられた基板上にインク路形成用ネガ型第1感光性材料層を設けて該第1感光性材料層にインク路形成用パターン露光を行ない、次いで前記第1感光性材料層上に更に照射光に対するゲル化感度が前記第1感光性材料層と異なるネガ型第2感光性材料層を設けて該第240感光性材料層にインク吐出口形成用パターン露光を行ない、その後前記第1及び第2の感光性材料層の現像を行なうことを特徴とする液体噴射記録ヘッドの製造方法。

【請求項9】 インク吐出口と、該インク吐出口と連通するインク路と、該インク路に対応して配設されインクを吐出するために利用されるエネルギーを発生するエネルギー発生素子とを有する液体噴射記録ヘッドの製造方法において、前記エネルギー発生素子が配設されインク供給口が設けられた基板上にインク路形成用ネガ型第1 感光性材料層を設けて該第1感光性材料層にインク路形成用パターン露光を行ない、次いで前記第1感光性材料

層上に更に前記第1感光性材料層よりも平均分子量が大 きいネガ型第2感光性材料層を設けて該第2感光性材料 層にインク吐出口形成用パターン露光を行ない、その後 前記第1及び第2の感光性材料層の現像を行なうことを 特徴とする液体噴射記録ヘッドの製造方法。

【請求項10】 インク吐出口と、該インク吐出口と連 通するインク路と、該インク路に対応して配設されイン クを吐出するために利用されるエネルギーを発生するエ ネルギー発生素子とを有する液体噴射記録ヘッドの製造 方法において、前記エネルギー発生素子が配設されイン 10 ク供給口が設けられた基板上にインク路形成用ネガ型第 1感光性材料層を設けて該第1感光性材料層にインク路 形成用パターン露光を行ない、次いで前記第1感光性材 料層上に更に前記第1感光性材料層よりも光重合開始剤 を多量に配合してなるネガ型第2感光性材料層を設けて 該第2感光性材料層にインク吐出口形成用パターン露光 を行ない、その後前配第1及び第2の感光性材料層の現 像を行なうことを特徴とする液体噴射記録ヘッドの製造 方法。

【請求項11】 請求項1乃至10のいずれかに記載の 20 製造方法で製造された液体噴射記録ヘッド。

【請求項12】 前記エネルギー発生素子が前記エネル ギーとして熱エネルギーを発生する電気熱変換体である ことを特徴とする請求項11記載の液体噴射記録へッ

【請求項13】 記録媒体の記録領域の全幅にわたってイ ンク吐出口が複数設けられているフルラインタイプのも のであることを特徴とする請求項11記載の液体噴射記 録ヘッド。

【請求項14】 記録媒体の被記録面に対向してインク 30 吐出口が設けられている請求項11記載の液体噴射記録 ヘッドと、該ヘッドを載置するための部材とを少なくと も具備することを特徴とする液体噴射記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、インクジェット記録方 式に用いる記録液小滴を発生するための液体噴射記録へ ッド、その製造方法、及び液体噴射記録ヘッドを備えた 記録装置に関する。

[0002]

【従来の技術】インクジェット記録方式(液体噴射記録 方式)に適用される液体噴射記録ヘッドは、一般に微細 なインク吐出口(オリフィス)、インク路及び該インク 路の一部に設けられるインクを吐出するために利用され るエネルギーを発生するエネルギー発生素子とを備えて おり、記録時においてはエネルギー発生素子の作動によ り、インクの小滴が吐出口から噴射されて被記録紙に着 滴し、これにより印字、配録が行なわれるものである。 従来、このような液体噴射記録ヘッドを作製する方法と して、例えば、ガラスや金属等の板を用い、該板に切削 50 クに悪影響を及ぼす物質が溶解しない等の特性が望まれ

やエッチング等の加工手段によって微細な溝を形成した 後、骸滯を形成した板を他の適当な板と接合してインク 路の形成を行なう方法が知られている。しかしながら、 斯かる従来法によって作製される液体噴射記録ヘッドで は、切削加工されるインク路内壁面の平滑さが不充分で あったり、エッチング率の差からインク路に歪が生じた りして、流路抵抗の一定したインク路が得難く、製作後 の液体噴射記録ヘッドの記録特性にパラツキが出易いと いった問題があった。また、切削加工の際に、板の欠け や割れが生じ易く、製造歩留りが悪いという欠点もあっ た。また、エッチング加工を行なう場合には、製造工程 が多く、製造コストの上昇を招くという不利もあった。 更には、上記従来法に共通する欠点として、インク路を 形成した溝付き板と、記録液小滴を吐出させる為の吐出 エネルギーを発生するための圧電素子や電気熱変換素子 等の駆動素子(エネルギー発生素子)が設けられた蓋板 とを貼り合わせる際に、これら板の位置合せが困難であ り、量産性に欠けるといった問題もあった。

【0003】また、液体噴射配録ヘッドは、通常その使 用環境下にあっては、インク(一般には、水を主体と し、多くの場合中性ではないインク、あるいは有機溶剤 を主体とするインク液等)と常時接触している。それ 故、液体噴射記録ヘッドを構成するヘッド構造材料は、 インクからの影響を受けて強度低下を起こすことがなっ く、また逆にインク中に、インク液適性を低下させるよう うな有害成分を与えることの無いものが望まれる。しか・ し、上記従来法においては、加工方法等の制約もあっせ て、必ずしもこれら目的にかなった材料を選択すること・ ができなかった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記の諸点に 鑑み成されたものであって、安価、精密であり、また信 頼性も高い液体噴射記録ヘッド、その製造方法、及び本・ ヘッドを備えた記録装置を提供することを目的とする。 【0005】また、インク路が精度良く正確に、且つ歩 留り良く微細加工された構成を有する液体噴射記録ヘッ ドを供給することが可能な新規な液体噴射記録ヘッド、 その製造方法及び本ヘッドを備えた記録装置を提供する ことも目的とする。

【0006】また、インクとの相互影響が少なく、機械 40 的強度や耐薬品性に優れた液体噴射記録ヘッドを供給し 得る新規な液体噴射記録ヘッド、その製造方法、及び本 ヘッドを備えた記録装置を提供することも目的とする。 [0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記目的を 達成するために、リソグラフィーの手法を用いてヘッド を製造する手法を開発してきた。そして、上記工程にお いて使用するレジスト材料としては、機械的強度、耐熱 性およびインクに長期に浸渍されても変質せず且つイン るが、この様な材料選択においては、ネガ型レジスト材料が優れていると考えた。即ち、一般的に得られる高分子材料は、光重合開始剤あるいは光架橋剤の添加によりネガ型レジストと成り得るとともに、遠紫外線、電子線、X-線等の電離放射線の照射により光開始剤を添加しなくても架橋反応を起こしネガ型特性を示す。この点より、ネガ型レジスト材料を前記液体噴射記録ヘッドの製造に使用することは、材料選択の範囲が広がり、コストダウン、ヘッド特性の向上に効果的となる。

【0008】 しかしながら、本液体噴射記録ヘッドの製 10 造工程においては上下の感光性材料層にリソグラフィー 手法によりパターンニングしてヘッドを製造するもので あるが、上および下層感光性材料層の両者にネガ型レジ スト材料を使用する場合には、弊害が生じる場合があ る。即ち、本液体噴射記録ヘッドの構造として、インク 路上の上層レジスト材料層を残す必要がある。このとき ネガ型レジストを使用した場合、インク路上のレジスト に露光する必要があり、この時にインク路部のレジスト を感光してインク路部を閉塞してしまうという弊害が生 じる。もちろん、レジスト層の膜厚やレジスト膜の吸光 20 係数を最適化すれば、下層レジスト層に到達する光量が 小さくなり実質的に下層レジスト層を感光させない状態 をつくることは可能である。このように、レジスト膜厚 や膜の吸収係数を最適化することは、ヘッドの設計や製 造安定性に悪影響をおよぼす場合がある。本発明者ら は、この現象を回避する手段として上および下層レジス ト材料として感光波長域の異なるもの、あるいは同一の 波長に感度を有している場合でも感度が大きく異なる感 光性材料を使用することにより、上層レジストの露光時 に下層レジストが感光する現象を防止できることに想到 30 し、本発明を完成するに到ったものである。即ち、本発 明はインク吐出口と、インク供給口と、及び前記インク 吐出口とインク供給口とを連通するインク路と、該イン ク路に対応して配設されインクを吐出するために利用さ れるエネルギーを発生するエネルギー発生素子とを有す る液体噴射記録ヘッドの製造方法において、前記エネル ギー発生素子が配設された基板上に所定の感光波長域を 有するインク路形成用ネガ型第1感光性材料層を設けて 該第1感光性材料層に前記所定の感光波長域でインク路 形成用パターン露光を行ない、次いで前記第1感光性材 40 料層上に更に第1感光性材料層と異なる感光波長域を有 するネガ型第2感光性材料層を設けて第2感光性材料層 に前記異なる感光波長域でインク吐出口及びインク供給 口形成用パターン露光を行ない、その後前記第1及び第 2の感光性材料層の現像を行なうもので、また前記第1 感光性材料及び第2感光性材料に配合する光重合開始剤 を異ならしめることにより両者の感光波長域が異ならし めことを含むものである。

【0009】また、本発明はインク吐出口と、インク供給口と、及び前記インク吐出口とインク供給口とを連通 50

するインク路と、該インク路に対応して配設されインク を吐出するために利用されるエネルギーを発生するエネ ルギー発生素子とを有する液体噴射記録ヘッドの製造方 法において、前記エネルギー発生素子が配設された基板 上にインク路形成用ネガ型第1感光性材料層を設けて該 第1感光性材料層にインク路形成用パターン露光を行な い、次いで前記第1感光性材料層上に更に照射光に対す るゲル化感度が前記第1感光性材料層と異なるネガ型第 2感光性材料層を設けて第2感光性材料層にインク吐出 口及びインク供給口形成用パターン露光を行ない、その 後前配第1及び第2の感光性材料層の現像を行なうもの である。更に、本発明はインク吐出口と、インク供給口 と、及び前記インク吐出口とインク供給口とを連通する インク路と、該インク路に対応して配設されインクを吐 出するために利用されるエネルギーを発生するエネルギ 一発生素子とを有する液体噴射記録ヘッドの製造方法に おいて、前記エネルギー発生素子が配設された基板上に インク路形成用ネガ型第1感光性材料層を設けて該第1 感光性材料層にインク路形成用パターン露光を行ない、 次いで前記第1感光性材料層上に更に前記第1感光性材 料層よりも平均分子量が大きいネガ型第2感光性材料層 を設けて該第2感光性材料層にインク吐出口及びインク 供給口形成用パターン露光を行ない、その後前記第1及

【0010】また更に、本発明はインク吐出口と、インク供給口と、及び前記インク吐出口とインク供給口とを連通するインク路と、該インク路に対応して配設されインクを吐出するために利用されるエネルギーを発生するエネルギー発生素子とを有する液体噴射記録へッドの製造方法において、前記エネルギー発生素子が配設された基板上にインク路形成用ネガ型第1感光性材料層を設けて該第1感光性材料層にインク路形成用パターン露光を行ない、次いで前記第1感光性材料層上に更に前記第1感光性材料層よりも光重合開始剤を多量に配合してなるネガ型第2感光性材料層を設けて該第2感光性材料層にインク吐出口及びインク供給口形成用パターン露光を行ない、その後前記第1及び第2の感光性材料層の現像を行なうものである。

び第2の感光性材料層の現像を行なうものである。

【0011】更に、本発明は上記方法により製造した液体噴射記録ヘッド、及び同ヘッドを備えた記録装置に関するものである。

【0012】以下、図面を参照して本発明を詳細に説明する。

【0013】図1万至図7は本発明に係る製造方法の説明図で、本発明に係るヘッドは図1中に示す基板1上に製造する。この基板1は、例えばガラス、セラミックス、プラスチックス、又は金属等で構成され、後述するインク液のインク路構成部材の一部として機能し、また後述する感光性材料層の支持体として機能するもので、上記目的に合致するものであれば、その形状、材質等、

特に制限されることなく使用できる。上記基板1上に は、電気熱変換素子又は圧電素子等のインクを吐出する ために利用されるエネルギーを発生するエネルギー発生 素子2を所定数(本図においては2個)配設してある。 このような、エネルギー発生素子2によって、インク小 滴を吐出させるための吐出エネルギーがインク液に与え られ、記録が行なわれる。因に、例えば、上記エネルギ 一発生素子2として電気熱変換素子を用いるときには、 この素子が近傍の記録液を加熱することにより、吐出工 ネルギーを発生する。また、例えば、圧電索子を用いる 10 樹脂等を挙げることができる。 ときは、この素子の機械的振動によって、吐出エネルギ ーを発生する。尚、これらの素子2には、これら素子2 を動作させるため制御信号入力用電極(図示せず)を接 続してある。また、一般にはこれらエネルギー発生素子 の耐用性の向上を目的として、保護層等の各種機能層を 設けることもできる。次いで図2に示すように、上記エ ネルギー発生素子2を配設した基板1上に、ネガ型第1 感光性材料層3を形成する。感光性材料層3の形成方法 としては、感光性材料を溶解した溶液を、ソルベントコ ート法によって塗布しても良いし、また感光性材料を塗 20 布したドライフィルムを作製し、ラミネート法によって 基板上に積層しても良い。

【0014】ソルベントコート法とは、該感光性材料溶 液をスピンコーター、ロールコーターあるいはワイヤー パー等により基板上に塗布した後、溶剤を乾燥除去し、 感光性材料層を形成する方法である。

【0015】ここで、本発明においては前記ネガ型第1 感光性材料層(下層レジスト)3は、後述するネガ型第 2感光性材料層(上層レジスト)と異なる感光波長域、 又はパターン潜像形成用照射光に対する異なるゲル化感 30 度を有するものである。

【0016】本発明においては、それぞれ異なる感光波 長域、又は異なるゲル化感度を有する感光性材料層用い ることにより、パターン潜像を形成する際に他の感光性 材料層をゲル化させることなく、目的の材料層のみにパ ターン潜像を形成させるものである。

【0017】異なる感光波域のレジスト材料としては、 一般的に電離放射線と呼ばれる遠紫外線、電子線、Xー 線用レジスト材料と、紫外線用レジストとに分類でき る。

【0018】電離放射線のネガ型レジスト材料として は、分子構造内に不飽和二重結合を有する高分子化合 物、エポキシ基を有する高分子化合物、シリコーン系高 分子化合物、ビニル系高分子化合物に於いてα位に水素 原子が付加した高分子化合物が挙げられる。更に具体的 に記述すれば、分子内に不飽和二重結合を有する高分子 化合物としては、ポリプタジエン、ポリイソプレン等の ゴム系高分子化合物、およびそれらの環化物、ジアリル フタレート樹脂、アルキルピニルエーテルと無水マレイ ン酸との共重合体のアリルエステル、ポリビニールシン 50 に存在する)、7-ジエチルアミノ-3,3'-カルボ

ナマート、不飽和ポリエステルおよび側鎖にアクリル基 を導入した高分子化合物等が挙げられる。またエポキシ 系化合物としては、フェノールノボラック樹脂、クレゾ ールノポラック樹脂、ポリピニルフェノール等の高分子 化合物とエピクロルヒドリンとの反応により合成できる エポキシ樹脂、あるいはエポキシ化ポリプタジエン等の エポキシ化ゴム、あるいはヒドロキシアルキル(メタ) アクリレート、(メタ)アクリル酸等を共重合した樹脂 とエピクロルヒドリンとの反応より合成されるエポキシ

【0019】またシリコーン系高分子化合物としては、 ポリメチルシクロシロキサン、ポリジフェニルシロキサ ン、ポリピニルシロキサン等の直鎖状シリコーン樹脂、 ポリリメチルシルセスキオキサン、ポリフェニルシルセ スキオキサン、ポリビニルシルセスキオキサン等の梯型 シリコーン樹脂等が挙げられる。またビニル系高分子化 合物でα位に水素原子を有する高分子化合物としては、 ポリ塩化ピニル、ポリスチレン、ポリピニルカルパゾー ル、ポリピニルフェロセン、ポリアクリルアミド、ポリ ピニルフェノールおよびポリスチレン、ポリピニルカル パゾール、ポリビニルナフタレン等のハロゲンあるいは ハロゲン化アルキル化物等を挙げることができる。もち ろんこれら高分子化合物にアジド、あるいはピスアジド 等の増感剤を添加しても構わない。

【0020】紫外、可視光用レジスト材料としては前記 した電離放射線用レジスト材料にアジド、ピスアジド等 を添加したもの、あるいは不飽和二重結合を有する化合 物(高分子化合物)に光ラジカル重合開始剤を添加した もの、ビニルエーテル化合物、エポキシ基を有する化合 物に光カチオン重合開始剤を添加したもの等が使用でき

【0021】電離放射線用レジストに添加されるアジ ド、ピスアジド化合物としては、P-アジドペンズアル デヒド、P-アジドアセトフェノン、P-アジドベンゾ イン酸、P-アジドベンザルアセトフェノン、P-アジ ドペンザルアセトン、4,4'ージアジドカルコン、 1. 3-ピス-4'-アジドベンザルーアセトン、2. 6-ビス-4'-アジドベンザル-シクロヘキサノン、 2,6-ビス-4'-アジドベンザル-4-メチルシク ロヘキサノン等が挙げられる。

【0022】不飽和二重結合を有する化合物に添加され る光重合開始剤としては、ペンジル、4,4'ージメト キシベンジル、4、4-ジメチルベンジル、4、4-ジ ヒドロキシベンジル等のジケトン化合物(これら開始剤 の吸収極大波長は300~360nmにある)、チオキサ ントン、2-クロロチオキサントン、イソプロピルチオ キサントン、2,4-ジエチルチオキサントン、2,4 - ジイソプロピルチオキサントン等のチオキサントン誘 導体(これら化合物の吸収極大波長は360~430nm

40

61

q

ニルビスクマリン(吸収極大は450nm附近に存在する)等が挙げられる。これら光開始剤の種類を組合せることにより、紫外域においても感光波長域の異なるレジストの組合せが可能となる。光カチオン重合においては、前記したエポキシあるいはビニルエーテル系化合物にカチオン発生剤としてオニウム塩、さらには感光波長域を変える為に前記した光ラジカル重合開始剤を添加することも有利である。

【0023】これら感光波長域の異なるレジストの組合せの例としては、例えば下層レジストに電離放射線用のレジストを使用し、上層に紫外線用レジストを使用する場合、上および下層とも紫外線レジストを使用し、その感光波長域の異なるものを使用する場合がある。また紫外線用レジストは添加する感光性材料により感光波長域を自由に変えることが可能である。特に電離放射線用レジストにおいては、電離放射線が殆ど全ての高分子材料を感光させる特性を有することから、下層に使用することがより効果的であると考えられる。

【0024】感度が異なるレジストを使用する場合、前 記したように下層レジストの感度が上層レジストの感度 20 よりも低いことが望ましい。また、上および下層レジス ト材料を同一の材料系にて使用する場合、その開始剤添 加量を制御することにより、感度の調整を容易に行なえ る。もちろんレジストの感度はレジスト膜の厚さが異な ると違う場合が多いが、本発明においては、同一の材料 組成にて構成されるレジストを感度が同一と定義する。 感度を異ならせる手段としては、開始剤の種類を変え る、添加剤を変えるおよび高分子化合物の分子量を変え る等の手段がある。上層および下層レジストの感度がど れ位異なれば、本発明による液体噴射記録ヘッドの製造 30 に有効であるかは、上層および下層レジストの膜厚、基 板の種類、露光波長および手段等により異なり一該には 決まらないが、おおむね2~10倍程度違えば有効であ る。これ以上小さいと、上層レジスト露光の光が下層レ ジストをゲル化させてしまう。また10倍以上異なると プロセス的には良好であるが、下層レジストの感度が大 幅に低下して、露光時間がかかる等の弊害が生じること がある。

【0025】本発明においては、所定の感度波長域又は 所定のゲル化感度を有する上記ネガ型第1感光性材料層 40 3の上面に、図3に示すようにインク路形成用マスク4 を重ね、図3中矢印Aの方向から、所定の感光波長域の 光照射を行なう。これにより、図4に示すように、第1 感光性材料層3中にインク路のパターン潜像形成部6を 形成する。本露光手段としては、フォトマスクを介して の一括露光であっても良いし、また電子線あるいはイオ ンピーム等による直接描画でも良い。露光光源として は、従来使用される紫外線のみならず、Deep-UV光、 エキシマーレーザー、電子線、X線等感光性材料をパタ ーニングできるものであればいづれのものでも構わな 50

【0026】本発明においては、次いでこのようにインク路の潜像をパターニングした感光性材料層3上に、図4に示すように更にネガ型第2感光性材料層5を形成する。ここでネガ型第2感光性材料層5に用いる材料としては、上記第1感光性材料層3と同様のものが使用できるが、この場合第1感光性材料層3と異なる感光波長域、又は異なるゲル化感度を有することが重要である。

10

【0027】第1感光性材料層3上に第2感光性材料層5を形成するに際しては、下層である第1感光性材料層3に影響を及ぼさない為の手段が必要となる。例えば、上層の第2感光性材料層5のドライフィルムによるラミネート法であれば極めて第1感光性材料層3に対する影響が軽微である。またソルベントコート法を使用する場合に於いても、第1及び第2感光性材料層の材料の溶解特性を若干でも変化せしめれば形成可能となる。例えば下層の第1感光性材料層3の材料として、水あるいはアルコール等の極性の強い溶剤に溶解する材料を使用し、その上にソルベンコートする感光性材料層5の樹脂材料として芳香族等の極性の低い溶剤に溶解する材料を選択し、第1感光性材料層3を溶解しないように塗布形成する等の方法がある。

【0028】更に第1感光性材料層3の表面にシランカップリング剤等を薄くコーティングする方法、第1感光性材料層3に対して適当な加熱処理を施す方法、あるいはシリコン化合物を含有する雰囲気下にて第1感光性材料層3の加熱処理を行なう方法、等の手段を用いれば、第1及び第2感光性材料が同一、或は同様の特性を有する樹脂材料であっても2層の構成を形成することが可能である。

【0029】前記手段により形成された、2層構成から なる感光性材料層3,5に対して更に図5に示すよう に、インク吐出口及びインク供給口を形成するためのパ ターン露光を行なう。即ち、感光性材料層5の上にマス ク7を置き、マスク上方向(図5中矢印B方向)から光 照射を行なう。これにより、図6に示すように感光性材 料層5にインク吐出口のパターン潜像形成部8、インク 供給口のパターン潜像形成部9を形成する。このパター ン露光は、前記第1感光材料層3の露光と同様にして行 なうことができる。この場合、前述のように第1感光性 材料層3の感光波長域と異なる、第2感光性材料層5の 感光波長域の光照射を行なうようにするか、又は両層の ゲル化感度が異なるように両層を構成しているので、第 2 感光性材料層 5 の露光の際の照射光が第 1 感光性材料 層3に影響を及ぼさないか、及ぼしても本発明に係るへ ッドの製造に実質的に支障のない程度することができ

【0030】本発明においては、上記のようにして基板 1上に順次第1感光性材料層3、第2感光性材料層5を 積層して形成したプロック体10を、次いで現像処理 し、これにより上記潜像形成部6,8,9を溶解除去して、図7に示すようにそれぞれ対応するインク路11、インク吐出口12、インク供給口13を形成し、これにより本発明の液体噴射記録ヘッドを得る。現像は、第1及び第2感光性材料層3,5の感光性材料が同一の溶剤によって現像可能なときには一括して現像できるが、同一の溶剤で現像でないときには、それぞれに適した溶剤で順次現像する。図7に図示した液体噴射記録ヘッドの場合においては、インクの吐出方向およびインクの供給口がいずれも基板1の同じ面側に存在する為、現像は上10層の第2感光性材料層3を現像することが望ましい。

11

【0031】図7に示す液体噴射記録ヘッドに於いては、インク供給の為の接合部材14を設けてインクの供給を行なうことが可能である。

【0032】一方、図8に示した液体噴射記録ヘッドにおいては、インク供給口13が基板1を貫通して形成されており、該構成を取る場合に於いては下層の第1感光性材料層3を先に現像しても構わない。この記録ヘッドを製造する場合には、基板1に感光性材料を用いて、これにインク供給口を上記方法により形成することができる。この記録ヘッドにおいては、図9に示すようなインク供給部材15を設けてインクの供給を行なうことも可能である。もちろん、これ以外の手段、形状によってインクの供給を行なうことも可能である。

[0033]尚、本例では、2つの吐出口を有する液体噴射記録へッドを示したが、もちろんこれ以上の多数の吐出口が並設された高密度マルチアレイ液体噴射記録へッドの場合でも同様にして製造できるものである。

【0034】本発明は、特に液体噴射記録(インクジェ 30 ット記録)方式の中でもパブルジェット方式の記録ヘッ ド、記録装置に於いて、優れた効果をもたらすものであ る。その代表的な構成や原理については、例えば、米国 特許第4723129号明細書、同第4740796号 明細書に開示されている。この方式は所謂オンデマンド 型、コンティニュアス型のいずれにも適用可能である が、特に、オンデマンド型の場合には、液体(インク) が保持されているシートや液路に対応して配置された電 気熱変換体素子に、記録情報に対応した少なくとも一つ の駆動信号を印加することによって、電気熱変換体に核 40 沸騰を越える急速な温度上昇を与える熱エネルギーを発 生せしめ、記録ヘッドの熱作用面に膜沸騰を起させ、結 果的にこの駆動信号に一対一に対応した気泡を液体(イ ンク) 内に形成出来るので有効である。この気泡の成 長、収縮により吐出口を介して液体(インク)を吐出さ せて、少なくとも一つの滴を形成する。この駆動信号を パルス形状とすると、即時適切に気泡の成長収縮が行な われるので、特に応答性に優れた液体(インク)の吐出 が達成でき、より好ましい。このパルス形状の駆動信号

345262号明細書に記載されているようなものが適している。尚、上記熱作用面の温度上昇率に関する発明として米国特許第4313124号明細書に記載されている条件を採用すると、更に優れた記録を行なうことができる。

12

【0035】記録ヘッドの構成としては、上述の各明細書に開示されているような吐出口、液流路、電気熱変換体素子の組み合わせ構成(直線状液流路又は直角液流路)の他に熱作用部が屈曲する領域に配置されている構成を開示する米国特許第4558333号明細書、米国特許第4459600号明細書を用いた構成も本発明に含まれるものである。加えて、複数の電気熱変換体素子に対して、共通するスリットを電気熱変換体素子に対して、共通するスリットを電気熱変換体素子の吐出部とする構成を開示する特開昭59年第123670号公報や熱エネルギーの圧力波を吸収する開孔を吐出口に対応させる構成を開示する特開昭59年第138461号公報に基づいた構成にしても本発明は有効である。

【0036】更に、記録紙の全幅に亘り同時に記録ができるフルラインタイプの記録ヘッドとしては、上述した明細書に開示されているような複数記録ヘッドの組み合わせによって、その長さを満たす構成や、一対的に形成された一個の記録ヘッドとしての構成のいずれでも良いが、本発明は、上述した構成を一層有効に発揮することができる。

【0037】加えて、装置本体に装着されることで、装金 置本体との電気的な接続や装置本体からのインクの供給。 が可能になる交換自在のチップタイプの記録ヘッド、あるいは記録ヘッド自体に一体的に設けられたカートリッジタイプの記録ヘッドにおいても本発明は有効である。

【0038】又、記録装置に記録ヘッドに対する回復手段や予備的な補助手段等を付加することは、本発明により得られる記録ヘッドの効果を一層安定にできるので、好ましいものである。これらを具体的に挙げれば、記録ヘッドに対しての、キャピング手段、クリーニング手段、加圧或は吸引手段、電気熱変換素子或はこれとは別の加熱素子、或はこれらの組み合わせによる予備加熱手段、記録とは別の吐出を行なう予備吐出モードを行なう手段等を付加することも安定した記録を行なうために有効である。

[0039] 更に、記録装置の記録モードとしては黒色 等の主流色のみを記録するモードだけではなく、記録ヘッドを一体的に構成した、又は複数個を組み合わせて構成したいずれでもよいが、異なる色の複数カラー又は、混色によるフルカラーの少なくとも一つを備えた装置の記録ヘッドにも本発明は極めて有効である。

せて、少なくとも一つの滴を形成する。この駆動信号を 【0040】又、本発明により得られる記録ヘッドは、パルス形状とすると、即時適切に気泡の成長収縮が行な インクが液体でなくとも、室温やそれ以下で固化するイ カれるので、特に応答性に優れた液体(インク)の吐出 ンクであって、室温で軟化もしくは液体となるもの、或 が達成でき、より好ましい。このパルス形状の駆動信号 いは、インクジェットにおいて一般的に行なわれている としては、米国特許第4463359月明細書、同第450 温度調整範囲である30 $\mathbb C$ 以上70 $\mathbb C$ 以下で軟化もしく

は液体となるものにも適用できる。すなわち、記録信号 付与時にインクが液状をなすものであれば良い。加え て、積極的に熱エネルギーによる昇温を、インクの固形 状態から液体状態への態変化のエネルギーとして吸収せ しめることで防止するか、又は、インクの蒸発防止を目 的として放置状態で固化するインクを用いるかして、い ずれにしても熱エネルギーの記録信号に応じた付与によ ってインクが液化してインク液状として吐出するものや 記録媒体に到達する時点ではすでに固化し始めるもの等 のような、熱エネルギーによって初めて液化する性質の 10 インク使用も本発明に係る記録ヘッドには適用可能であ る。このような場合インクは、特開昭54-56847 号公報あるいは特開昭60-71260号公報に記載さ れるような、多孔質シート凹部又は貫通孔に液状又は固 形物として保持された状態で、電気熱変換体素子に対し て対向するような形態としても良い。本発明において は、上述した各インクに対して最も有効なものは、上述 した膜沸騰方式を実施するものである。

【0041】図10は本発明により得られた記録ヘッド をインクジェットヘッドカートリッジ (IJC) として 20 · 装着したインクジェット記録装置(IJRA)の一例を 示す外観斜視図である。

【0042】図において、20はプラテン24上に送紙 されてきた記録紙の記録面に対向してインク吐出を行な うノズル群を具えたインクジェットヘッドカートリッジ (IJC) である。16はIJC20を保持するキャリ ッジHCであり、駆動モータ17の駆動力を伝達する駆 動ベルト18の一部と連結し、互いに平行に配設された 2本のガイドシャフト19Aおよび19Bと摺動可能と することにより、IJC20の記録紙の全幅にわたる往 30 復移動が可能となる。

【0043】26はヘッド回復装置であり、IJC20 の移動経路の一端、例えばホームポジションと対向する 位置に配設される。電動機構23を介したモータ22の 駆動力によって、ヘッド回復装置26を動作せしめ、 I JC20のキャッピングを行なう。このヘッド回復装置 26のキャップ部26AによるIJC20へのキャッピ ングに関連させて、ヘッド回復装置26内に設けた適宜 の吸引手段によるインク吸引もしくはIJC20へのイ を行ない、インク吐出口より強制的に排出させることに よりノズル内の増粘インクを除去する等の吐出回復処理 を行なう。また、記録終了時等にキャッピングを施すこ とによりIJCが保護される。

【0044】30はヘッド回復装置26の側面に配設さ れ、シリコンゴムで形成されるワイピング部材としての プレードである。プレード30はプレード保持部材30 Aにカンチレパー形態で保持され、ヘッド回復装置26 と同様、モータ22および伝動機構23によって動作 し、IJC20の吐出面との係合が可能となる。これに 50 して液体噴射記録ヘッドを作製した。

より、IJC20の記録動作における適切なタイミング で、あるいはヘッド回復装置26を用いた吐出回復処理 後に、プレード30をIJC20の移動経路中に突出さ せ、IJC20の移動動作に伴ってIJC20の吐出面 における結蹊、濡れあるいは塵埃等をふきとるものであ

14

[0045]

【実施例】以下、実施例を示し、本発明を更に詳細に説 明する。

実施例1

本実施例は感光波長域の異なる感光性材料 (レジスト) を使用した例であり、下層である第1感光性材料層には 電子線レジストを、上層である第2感光性材料層は紫外 線レジスト(感光波長域300mm)を使用した。

【0046】図1から図7に示す操作手順に準じて、図 7の構成の液体噴射記録ヘッドを作製した。

【0047】まず、エネルギー発生素子としての電気熱 変換素子(材質HfB2からなるヒーター)を形成した ガラス基板上に、ネガ型レジストとしてクロロメチル化 ポリスチレン(トーソー株: CMS-EX)を25μm 厚にて塗布し、80℃にて1時間ペーキングした。次い で、該基板を電子線描画装置(エリオニクス社:ELS -3300) に装着し、加速電圧30kV、照射量40μ C/cm² の条件にてインク路に該当する箇所のパターニ ングを行なった。

【0048】次いで該レジスト膜上に、ポリビニルフェ ノール (レジン-M:丸善石油化学) に4,4'-ジア ドカルコン (A-013:シンコー技研)を5%添加 し、n-プチルアルコールに溶解した。この溶液を0. 22μmのフィルターにて濾過した。このレジストを前 記CMSレジスト上にスピンコート法にて膜厚20μm にて塗布し、80度℃にて30分間プリベークした。こ の感光性材料層に対して、インク吐出口及びインク供給 口に相当するパターンのマスクを重ね光照射を施した。 光照射は、キヤノン製マスクアイライナーPLA-52 0を遠紫外用にしたものを使用し、コンタクト露光にて 実施した。また、反射ミラーは290mm用のものを使用 した。尚該層の露光量は、約800mJ/cm² である。

【0049】次いで、前記基板をアルカリ性現像液(へ ンク供給経路に設けた適宜の加圧手段によるインク圧送 40 キスト社: MIF-312現像液)に10分間浸漬し、 インク吐出口、及びインク供給口を現像した後、CMS -EXの現像液(トルエン)に浸漬し、超音波を付与し ながら30分間を要してインク路を現像した。レジスト はパターニングのままでは、機械的強度、耐溶剤性、耐 熱性に劣る。そこで、300㎜以下のDeep- UV光によ るハードニングと加熱処理を施して前記特性を向上させ た。ハードニングはウシオ電機製2kW Ke-Hg 光源にて 20分間実施し、その後150℃にて30分間熱処理を 行なった。最後にインク供給口にインク供給部材を接着

【0050】このようにして、作製した液体噴射記録へ ッドを記録装置に装着し、純水/グリセリン/ダイレク トプラック154 (水溶性黒色染料) = 65/30/5 から成るインクを用いて記録を行なったところ、安定な 印字が可能であった。

実施例2

本実施例は上層および下層レジストとして同種のネガ型 レジストを使用した場合である。

【0051】 実施例1と同様に、基板上に下層レジスト として環化ポリイソプレンレジスト(OEBR-80 10 0:東京応化工業)に実施例1で使用したピスアジド化 合物 (4, 4'-ジアジドカルコン)を2wt%添加し、 膜厚25μmにて塗布した。実施例1と同様にして、該 レジスト層に波長300nmの紫外光を照射し、インク路 のパターンを露光した。露光量は800mJ/cm² であ

【0052】 膜厚100 μmのPETフィルムにピスア ジド化合物を10wt%添加する以外は下層レジスト材料 と同じ液をパーコーターにて膜厚20μmにて塗布し た。該フィルムを真空中80 $\mathbb C$ にて1時間プリベークし 20 為の露光を行ない、120 $\mathbb C$ の加熱処理を施した。 て溶剤を除去した後、下層レジストをパターニングした 基板にラミネートして転写した。ラミネートは、温度1 20℃にて、圧力10kg/cm²の条件にて実施した。

【0053】上記手段にて形成したレジスト膜上に、下 層レジスト膜と同じ条件にて露光を行なった。尚、露光 量は100mJ/cm²であり、該露光量では下層レジスト 材料はゲル化しなかった。

【0054】露光終了後、基板をトルエンに20分間浸 潰して現像を行なったのち、イソプロピルアルコールに 5分間浸漬してリンスを行なった。実施例1と同様にし 30 多数のヘッドを同時に加工することも容易にできる。 てUVハードニングをした。最後に、インク供給口にイ ンク供給部材を接着して液体噴射記録ヘッドを作製し た。このようにして、作製した液体噴射記録ヘッドを記 録装置に装着し、純水/グリセリン/ダイレクトプラッ ク154 (水溶性黒色染料) = 65/30/5から成る インクを用いて記録を行なったところ、安定な印字が可 能であった。

実施例3

本実施例は、上層および下層感光性樹脂材料の感度が異 なるものを使用した例について記載する。

【0055】アクリレート系プレポリマー(アロニクス M-312: 東亜合成化学) とアクリル樹脂(Elvacite 2041:du Pont)を70:30の比率にて混合し酢酸 エチルに溶解させた。この溶液に光開始剤として2-ク ロルチオキサントン(東京化成製試薬)を固形分に対し て3部、又は2-クロルチオキサントン3部とエチルP -ジメチルアミノベンゾエート2部を添加した物を2種 作製した。これら材料を厚さ20μmのアラミドフィル ム (東レ製) にパーコーターにて膜厚さ30μmにて塗 貼り合わせて、マスクアライメント装置(ミカサ株:M A-10) に装着して感度を測定した。エチルーP-ジ メチルアミノベンゾエートを添加した系は、しない系に 比べて5倍感度が高かった。即ち、アミンを添加した系 は照射時間20秒にてトルエンで現像後の膜厚は18μ

16

mであったが、添加しない系では100秒にて同様の残 膜率を得た。

【0056】実施例1と同様にしてヒーター基板上に前

記感光性樹脂をラミネートによって貼り付けた。なおこ の樹脂はアミンを添加しないものである。これを前記マ スクアライメント装置に装着して、高圧水銀灯より発生 する光を照射して、インク路のパターンを露光した。尚 露光時間は150秒とした。

【0057】次いで、レジスト表面のアラミドフィルム をはがし、アミンを添加したレジストを同様にラミネー ト法にて貼り付けた後、インク吐出口、インク供給口の パターンを露光した。尚露光時間は20秒である。レジ スト表面のアラミドフィルムを剥がした後、トルエンに て20分間現像した。現像後に10分間ハードニングの

[0058]

【発明の効果】以上説明した本発明によってもたらされ る効果としては、下記に列挙する項目が挙げ上げられ る。

[0059]

1) ヘッド製作のための主要工程が、フォトレジストや 感光性ドライフィルム等を用いたリソグラフィー技術に よるため、ヘッドの細密部を所望のパターンで、しかも 極めて容易に形成することができるばかりか、同構成の

2) オリフィス面の切断工程を必要とせず、且つエネル ギー発生素子とインク吐出口間の距離をレジスト膜の塗 布膜厚を制御することで調整できるため、素子と吐出口 間隔が一定で吐出口内面の滑らかなヘッドを安定に製造 でき、歩留りの向上と印字品位の向上が図れる。

[0061]

3) 主要構成部材の位置合わせを容易にして確実になす ことが可能であり、寸法精度の高いヘッドが歩留りよく 40 製造できる。

[0062]

4) 少なくとも2回のレジスト塗布と鯨光の工程と、1 回の現像工程によりヘッドの製造が可能であり、製造工 程の短縮により、生産性の向上が図れる。

[0063]

5) 高密度マルチアレイ液体噴射記録ヘッドが簡単な手 段で得られる。

[0064]

6) インク路の高さ、および吐出口の長さの制御は、レ 布した。この皮膜をラミネートによってガラス基板上に 50 ジスト膜の盤布膜厚によって簡単且つ精度良く変えられ

る為、設計の変更と制御が容易に実施できる。

7)接着剤による微細部の接着が必要ない為、接着剤が インク路や吐出口を塞ぐことがなく、ヘッドの機能低下 を招かない。

[0065]

8) 異なる感度のレジストを組合わせて該液体噴射配録 ヘッドを作製する場合においては、同一の露光装置を使 用できるし、また反射ミラー等の交換の必要がないた め、ヘッドの製造ラインの1ラインに1台の露光装置を 設置すればよく、大幅な設備投資の低減が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るヘッドの製造方法において、インク路、吐出口形成前の基板の状態を示す模式的斜視図である。

【図2】本発明に係るヘッドの製造方法において、第1 感光性材料層を形成した基板の状態を示す模式的斜視図 である。

【図3】本発明に係るヘッドの製造方法において、第1 感光性材料層に施すパターン露光の状態を示す模式図で ある。

【図4】本発明に係るヘッドの製造方法において、第2 感光性材料層の積層状態を示す模式図である。

【図5】本発明に係るヘッドの製造方法において、第2 感光性材料層に施すパターン露光の状態を示す模式図で ある。

【図6】本発明に係るヘッドの製造方法において、形成されたインク路、吐出口等のパターン潜像形成部を示す 模式的斜視図である。

【図7】インク供給手段を設けた本発明ヘッドの一実施 例を示す模式図である。

【図8】インクの供給を、インクの吐出方向に対して基板の反対側より行なう本発明ヘッドの他の実施例を示す

模式図である。

【図9】インク供給手段を設けた図8のヘッドの模式図である。

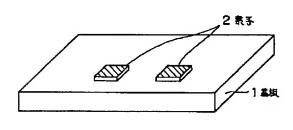
18

【図10】本発明に係るヘッドを取付可能な記録装置の 説明図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 エネルギー発生素子
- 3 第1感光性材料層
- 10 4 マスク
 - 5 第2感光性材料層
 - 6 潜像形成部
 - 7 マスク
 - 8 潜像形成部
 - 9 潜像形成部
 - 10 プロック体
 - 11 インク路
 - 12 インク吐出口
 - 13 インク供給口
- 20 16 キャリッジ
 - 17 駆動モータ
 - 18 駆動ベルト
 - 19A ガイドシャフト
 - 19B ガイドシャフト
 - 20 インクジェットヘッドカートリッジ
 - 22 クリーニング用モータ
 - 23 伝動機構
 - 24 プラテン
 - 26 キャップ部材
- 30 30 プレード
 - 30A プレード保持部材

[図1]



【図2】

